INFORMATION RECORDING MEDIUM

Publication number: JP63281237
Publication date: 1988-11-17

Inventor: NISHIDA TETSUYA; TERAO MOTOYASU; YASUOKA

HIROSHI; ANDO KEIKICHI; OTA NORIO

Applicant: HITACHI LTD

Classification:

- international: B41M5/26; G11B7/24; G11B7/254; G11B7/257;

G11B9/10; B41M5/26; G11B7/24; G11B9/00; (IPC1-7):

B41M5/26; G11B7/24; G11B9/10

- European:

Application number: JP19870114616 19870513 Priority number(s): JP19870114616 19870513

Report a data error here

Abstract of **JP63281237**

PURPOSE:To decrease disk noises and signals which remain without being erased at the time of rewriting of information and to stabilize tracking by specifying the heat conductivity of inorg. protective layers formed on a recording film and at least one side of the recording film. CONSTITUTION:The inorg. protective layers are so formed that the heat conductivity thereof is >=2J/m.s.k at 273K. The heat conductivity of at least one of the protective layers is specified within this range in the case of providing said layers on both faces of the recording film. The inorg. protective layers may be of one-layered structure or the structure in which >=2 layers are combined; however, the escape of the heat applied by laser light increases too much and the greatly deteriorated recording sensitivity is caused if the heat conductivity is excessively large. The heat conductivity of the inorg. protective layers is, therefore, <=200J/m.s.k at 273K. The accumulation of the heat of the recording medium by laser projection is thereby suppressed and the disk noises and the signals remaining without being erased at the time of recording and rewriting of information are decreased.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-281237

<pre>⑤Int.Cl.⁴</pre>		識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和63年(198	8)11月17日
~	1/24		B - 8421 - 5D					
,	5/26 9/10		V - 7265 - 2 H Z - 7426 - 5 D	審査請求	未請求	発明の数	1	(全6頁)
						,,,,,		

図発明の名称 情報の記録用媒体

②特 願 昭62-114616

②出 願 昭62(1987)5月13日

東京都国分寺市東恋ケ選1丁目280番地 株式会社日立製 砂発 明 者 西 作所中央研究所内 70発明者 寺 尾 元 康 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内 切発 明 者 安 岡 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 宏 作所中央研究所内 73発 明者 安藤 圭 吉 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内 ①出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 邳代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名 最終頁に続く

明 細 春

 発明の名称 情報の記録用媒体

2. 特許額求の範囲

- 1 ・エネルギービームの駆射により原子配列が2 つの異なる状態間で変化する現象を利用した情報の配乗用媒体において、記録膜形を有し、そ 録頭の少なくとも片側に無機保護所を有し、そ の無機保護頭の少なくとも一方の273Kに於 ける熱伝導率が2J/m.s.k 以上であることを 特徴とする情報の記録用媒体。(ただしKは絶 対選度を示す)
- 2. 前記熱伝導率が2J/m.s.k以上200J/ u.s.k 以下であることを特徴とする特許請求の 範囲第1項記載の情報の記録用媒体。
- 3. 前記無機保護層の厚さが300人以上である ことを特徴とする特許請求の範囲第1項又は第 2項記載の記録用媒体。
- 4. 前記無機保護層が記録膜の両側に形成されて おり、エネルギービーム入射側に形成されてい

る無機保護期の厚さが、入射側と反対側に形成されている無機保護期の厚さに比べて100人以上厚いことを特徴とする特許請求の範囲第1項、第2項又は第3項記載の情報の記録用媒体。

3. 発明の詳細な説明

(茂葉上の利用分野)

本発明は、光・電子線などのエネルギービーム 照射によつて情報の書き換えが可能な情報の記録 用媒体に関するものであり、特に単一のレーザビ ームにより記録・消去を行う書き換え可能な相変 化型光ディスクに有効な情報の記録用媒体に関す るものである。

【従来の技術】

従来の相変化型光デイスク記録媒体における記録・消去方法は、例えば特開昭59-71140 号公報に示されている。この方法では、記録膜を結晶化させて既に記録されていた情報を消去するには、トラツク方向に長い長円形光スポットを用いて比較的長時間結晶化可能な温度に保つことによつて行つていた。また、その後折しい情報を記録する

Ĉ.

ところで、上述のような書き換え可能な光デイスクに於ては、記録・消去時の記録膜の変形を防止するために保護層が必要である。上記保護層としては無機物および有機物が有るが、無機物保護層としては特公昭52-2783号公領に開示されているように、SiOaなどが用いられていた。

(発明が解決しようとする問題点)

[問題点を解決するための手段]

上記の目的を達成するために、本発明の無機物 保護層はその熱伝道車が273Kに於いて、2J /m.s.k 以上となるようにする。尚、記録脳の函 面に保護層を設ける場合、少なくともその一方の 然伝導率を上記結盟とする。上記無機保護層は CaO, MgO, BNなどの誘性体でもよいし、 Sn. Ni, Pdなどの企属でもよくまた、Si, Ge, Cなどの半膊体でもよい。また、これらの 無機保護層は一層構造でもよいし、二層以上組み 合わせた構造でもよい。しかし、熱伝導率が大き くなり過ぎるとレーザ光によつて与えられた熱の 説けが大きくなり過ぎて記録感度が大きく劣化し てしまう。従つて、上記無機保護限の熱伝導率は 273Kに於いて200J/m.m.k 以下であるこ とが針ましい。273Kに於いてこのように高い 熱伝導率を均ては風射後の冷却中に常に熱伝導率 を保つ。また、記録時のデイスクノイズ、情報書 き換え時の信号の消え残りおよび記録感度を矛盾 すると、上記無機保護期の熱伝導率は273Kに

しかしながら、上記の従来例では、無機保護別の熱伝導率に関する配慮がなされていなかつた。 熱伝導率が2 J / m.s.k 以下の無機保護認を用いると、デイスク上に厭射したレーザ光により発生した無が複積する。そのため、デイスク中の案内 減を形成している有機物層が変形し、デイスクノ イズが増加したり、トラツキングが不安定となる。

また、情報の報送速度を大きくするためにデイスクの回転速度を上げた時、記録護の原子配列変化 (例えば結晶化)速度を大きくする必要がある。この場合、上記のように無の蓄積があると、レーザ光限射によつて結晶を破解しても、照射後の冷却速度が遅いので冷却中に再結晶化が起こつでしまい、完全な非晶質化を行うことができない。

従つて、本発明の目的は上記の従来技術の問題 点を解決し、デイスクノイズおよび情報書き換え 時の信号の消え残りが少なく、トランキングが安 定で、かつ、相変化速度の大きな記録質を用いて も確実に可逆的な相変化を起こさせることができ る光ディスクを提供することにある。

放いて、10J/m.s.k以上150J/m.s.k以下が好ましく、30J/m.s.k以上100J/m.s.k以上100J/m.s.k以下がより好ましい。

また、上紀無機保護層の無拡散定数は 2×10^{-2} cm / s 以上が好ましく、 6×10^{-3} cm / s 以上がより好ましく 2×10^{-4} cm / s 以上がさらに好ま

本発明の記録体における記録膜の膜厚は1100人(110nm)以上3000人以下の時効果が大きく、1300人以上2500人以下の時効果が大きく、1300人以上2500の時効果が大きく、1300人以上500人以下の時効果が大きく、1300人以上5000人以下の時物に好ましい。反対側の以上400人以下の時物に好ましい。反対側の高熱伝導学保護側の厚さは任意である(0も有り100人以上部いのが好ましい。記録膜の展月として上記の範囲が好ましい。記録膜の形足として上記の範囲が好ました。この音を対する光の干渉によってある。また、この護原序のな大きさにできるからである。また、この

無量が大きく、保護額に熱を適がして冷却速度を 上げることが特に必要である。保護層の瞑厚とし て上記の範囲が好ましいのは、膜厚が締過ぎると 冷却速度向上の効果が不十分であり、厚過ぎると 記録感度が下がり過ぎるためである。記録誤。保 護層(光入射質と反対側)のうちの少なくとも一 者が上記の範囲内に有れば好ましいが、すべてが 上記の範囲内に有るのが特に好ましい。

無機物保護所が金属あるいは半金属より成る時、記録膜との界面に深い酸化物。変化物。結化物。 炭化物。セレン化物。碳化物。弗化物などの高酸 点化合物層を設けて両者の相互拡散を防ぐのが好 ましい。これらの層も本発明の保護層の無伝導率 範囲に含まれるものが好ましく、膜厚は30人以 上800人以下が好ましい。

本発明を適用する配録媒体は結晶一非晶質間の 相変化を起こすものの他、他の原子配列変化を起 こすものでもよい。たとえば一方の原子配列変化 が急冷を垂する結晶一結晶間の原子配列変化ある いは非晶質一非晶質間の原子配列変化にも有効で ある。本発明は原子配列の規則性の変化を利用する記録媒体に特に有効である。

本発明はエネルギービームの種類によらず有効であり、光、電子線、イオンビームなどが使用できる。ただし電子線およびイオンビームの場合は、記録媒体の記録機の上に着ける保護層は膜厚1 μm以下が好ましく1000人以下がより好まし

なお、本発明の記録媒体における保護房は、主成分が上記の無機物であって、有機物を含有する ものであってもよい。

本発明の記録媒体における無機保護層に用いる 誘電体のうち、273Kに於ける無伝導率が2J /a.s.k以上という点で、BN, ZnS, TiO₂, CaO, AsaO₆, AsN, MgO, Y₂O₆, Nb₂O₅, Si₃N₄, TiN, SiC, WC, MoC, TiC, ZrC, WSi, MoSi, CeO₂, B₂O₅, TaN, ZnO, MgF₂ の うちの少なくとも一者を主成分とするものが使用 可能である。上記練電体無機保護層のうち、好ま

Lundt, SiC, TiC, ZrC, MoSi, WC. WSi. MgF: のうちの少なくとも一者 を主成分とするものであり、特に好ましいものは、 BN, TiN. TaN, CaO, MgO, MoC のうちの少なくとも一者を主成分とするものであ る。請電体の他、金属、半金属、半導体も使用可 館である。これらの例は、In, Pb, Sn, Pt. Ni. Cr. Pd. Rh. Ir. W. A4. Ag. Sc. Ti, V. Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Ta, Au, Cd. Bi. C. Si. Ge および S b のうちの 少なくとも一者を主成分とするものである。これ らのうちで融点が500℃以上のものが好ましい。 また、安定性が高いものが好ましい。好ましいも out. Pt, Ni, Cr, Pd, Rh, Ir, W. Ag, Ti, V. Co, Nb, Mo, Ru, Ta. Au, Si, Ge、およびSbのうちの少なくと も一元素を主成分とするものである。

(作用)

本発明の情報記録媒体に用いる無機保護層は、

273 Kに放ける熱伝導率が2 J / m.m.k 以上と大きいので、レーザ限制による記録媒体の熱の容 役を抑制し、情報の記録、奔き換え時のディスク ノイズ及び信号の消え残りが低減する。また、相 変化速度の大きな記無膜を用いても確実に可逆的 な相変化を起こさせるように作用する。

〔実庭例〕

以下に、本発明を実施側によって詳細に説明する。

第1国に新面を示す如く、直径13㎝。厚さ 1・1 =のデイスク状化学強化ガラス板1の最高 に無外線硬化機備2によつてトラツキング用の神 を有するレブリカを形成した。この基板上にスパ ツタリング法によつて、厚さ2000人のBN保 腰層3を形成した。この無機保護層としてはBN の他に、Mg0,Ca0,SisN。など他の物質 の検討も行つた。次に、真空蒸着法により、in, Se,T8をそれぞれ独立に蒸発させ、ins。 SesoT810の組成の記録誤4を1700人の厚 さで形成した。続いて、再びスパツタリング法に よつてBN保護房5を厚さ1500人で形成した。 この無機保護房としてもBNの他に、MgO, CaO及びSn, Ni, Pdなど他の物質の検討 を行つた。

上記のようにして作製したデイスクには、デイスクを回転させ、光ヘッドをデイスクの半径方向に動かしながら、デイスク基板越しに閉口比0.5のレンズで集光した半導体レーザ光(波及830nm)を溶と薄の間の記録4の初期化を行った。 でのデイスクを1200rpm で回転させ、半部に示した波形でパワーを変化させ記録を行ってよいで、1200元では、120元ででは、120元ででは、120元ででは、120元ででは、120元ででは、120元では、120

無機保護暦3をSi〇a(273mに於ける熱伝連申ゥaヶa。=1・4J/m・s・k)として、無機保護暦5の材料を種々検討した結果を第3回に、無機

保護期5をSiOaとして、無機保護期3の材料 を種々検討した結果を第4回に、無機保護層3及 び5の材料を同一として種々検討した結果を第5 図に示す。この無機保護期の材料に関しては、 o 2784>2J/m.a.k であるBNの他に、 o 2744 <2J/m.s.k の誘電体としては、SiOs. SiO. スァOz, G e Oz に近い組成のもの σ 27 3 k ≥ 2 J /a.a.kの詩電体としては、ZnS. TiOs. CaO, ARIOS, ARN, MgO. Y2Os. NbaOs, SiaNa, Tin, Sic. WC. MoC, TiC, ZrC, WSi, MoSi. CeOz, BaOs, TaN, ZnO, MgFac近 い組成のもの、金属としては、In、Pb、Sn、 Pt, Ni, Cr, Pd, Rh, Ir, W, As, Ag, So, Ti, V, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Ta, Au, Cdを主成分とするもの、半選体、半金属として は、Bi, C, Si, Ge, Sbを主成分とする ものを検討した。

以上、第3回~第5卤に示すように、σ2782が

増加するほど消え残りが減少するが、記録感度は 劣化する。特にσ 2782 > 200 (J / 2.8.k) で は最小記録レーザパワーが25m W以上となり、 実用上問題がある。また、無機保護層3、無機保 護層5を共に高無伝導率の材料とすると効果がよ り大きくなる。

次に、上記のデイスクを1200rpm で回転させ、デューテイ50%, 1.77MHz の矩形信号を記録した場合、照射後の冷却速度が遅いために非品質化が不十分で再生信号が記録信号から近んでいる場合は再生信号のスペクトルは高調波成分が大きくなる。一方、再生信号が歪んでいない場合は1.77MHz での成分より15dB以上低下する。無機保護層3,5のうち一方をSiOsとし、他方の材料を種々検討したところ、 σ_{275k} < 2 (J/m.s.k) では低下分は5dB以下、2 (J/m.s.k) では低下分は5dB以下、2 (J/m.s.k) では低下分は5dB以下、2 (J/m.s.k) では低下分は5~10dB、10 (J/m.s.k) では低下分は5~10dB、10 (J/m.s.k) では低下分は5~15dB、 $\sigma_{275k} \ge 3$ 0 (J/m.s.k) では低下分

は15 d B 以上であった。また、無機保護層 3。
*5の材料を同一として種々検討した結果、 σ 27 8 k
く2 (J / a.s.k) では低下分は5 d B 以下、 2
(J / a.s.k) <u>< σ 27 8 k</u> < 1 0 (J / a.s.k) では低下分は5~15 d B 以上であった。なお、無機物保護層が金属または半金属の場合は、記録機との間に厚さ約50 A の B N 層を設けて相互拡散を防いだ。この層の膜厚は30 A 以上800 A 以下で相互拡散的止効果が有り、かつ金属の無伝導を有効に利用できた。

記録膜の膜厚を変化させた時、エラーレートは 次のように変化した。

1000A:1.0×10⁻⁶ 2000A:0.8×10⁻⁶ 1100A:2.0×10⁻⁶ 2500A:1.0×10⁻⁶ 1200A:1.5×10⁻⁶ 3000A:2.0×10⁻⁶ 1300A:1.0×10⁻⁶ 3500A:1.0×10⁻⁶

光入射側保護膜の膜厚を変化させた時 第2高関波の基準波に対する電力比及び記録レ ーザパワーは次のように変化した。

特開昭63-281237(5)

1000 A : - 1 0 d B , 1 0 mW 3000 A : - 2 0 d B , 1 5 mW 1100 A : - 1 5 d B , 1 0 mW 4000 A : - 2 0 d B , 2 0 mW 1300 A : - 1 8 d B , 1 0 mW 5000 A : - 2 0 d B , 2 5 mW 1500 A : - 1 9 d B , 1 2 mW 6000 A : - 2 0 d B , 3 5 mW

光入射側保護膜の膜厚に対する反対側保護膜の 腹厚の大小を変化させた時。 (反対側の方が薄い 時一)

第2万国演との武力比

(反対側端隔壁: 0(代りにSiOal500A) -10dB 反対側端厚を300Aとして、

消え残り(d B)

反対側の方が:-200A	10
:-100%	13
FIRE CO.	17
反対側の方が:+100人	20

連続レーザ光で一たんトランク全体を結晶化させて消去した後、読み出しパワーレベルと非品質化パワーレベルとの間でパワー変調されたレーザ光で記録する場合も、同様に保護層の無伝導率が高いことが要求される。しかし、この場合はパル

化のために好ましい。

また、本実施例に於いて、レーザ光の限射部の 設成は500で以上になる。従つて、無機保護層 の随点は500で以上であることが好ましい。 (発明の効果)

本発明によれば、高速原子配列変化が可能な記録を用いても逆方向の原子配列変化が可能であるから、情報の転送速度を大きくすることができ、しかも単一のレーザビームによるオーバーライトも可能であるから、大量の情報の記録および読み出しに傾めて有利である。また、ディスクノイズおよび情報書き換え時の信号の消え残りが少なく、トランキングが安定であるという効果がある。

また、本発明によれば、情報の記録・消去時に デイスクレブリカ中の案内深を形成している有機 物層に何らの障害を及ぼすことがないので、記録 ・消去時のデイスクノイズや信号の消え残りを任 滅することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例における光ディスク

スとパルスの間では常に読み出しパワーレベルまでパワーを下げるのでもともと冷却速度は大きい。 従つて効果は単一ピームオーバーライトの場合ほど顕著ではない。

本実施例に於いて検討した講電体の無機保護膜 のうち、記録膜との接着性が良いという点で、 SiC, TiC, ZrC, MoSi, WC, WSi, MgF1, BN, TiN, TaN, CaO, MgO, MoCが好ましい。また、上記保護膜のうち、形 成し暑いという点から、BN、TiN、TaN。 CaO、MgO、MoCが特に針ましい。金鳳。 半金属。半導体のうちでは安定性(特に耐酸化性) の点でPt, Ni, Cr, Pd, Rh, Ir, W, Ag, Ti, V, Co, Nb, Mo, Ru, Ta, Au, Si, Ge、およびSbのうちの少なくと も一元素を主成分とするものが好ましかつた。ま た、光入射側の無機保護層としてBおよびSiの うちの少なくとも一者とNを主成分とするもの、 反対側の無機物層として酸化物、特に2mやSi の酸化物を用いるのも膜厚方向の温度分布の均一

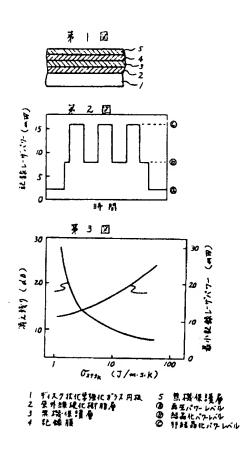
の構造を示す断面図である。第2図は単一ビームオーパーライトに用いたレーザ光の波形を示す図である。第3図、第4図及び第5回は273 K に 放ける熱伝導準 (σ 27 8 k) と消え残り及び最小記録レーザパワーとの関係を示す図である。

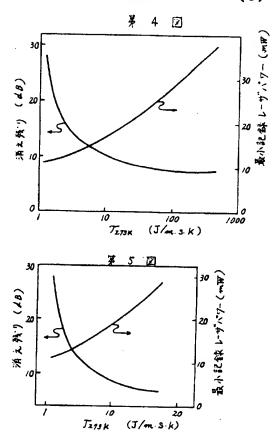
1 … ディスク状化学強化ガラス円板、2 … 常外線 硬化樹脂層、3 , 5 …無機係護層、4 … 記録版、

- ④ …再生パワーレベル、⑤ …結晶化パワーレベル、
- ⑥…非晶質化パワーレベル。

代理人 非理士 小川餅男(一

特開昭63-281237 (6)





第1頁の続き 73発 明 者 太 田 憲 雄 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内